(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-287300 (P2001-287300A)

(43)公開日 平成13年10月16日(2001.10.16)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F I	Ť	73}*(参考)
B 3 2 B	15/08		B 3 2 B 15/08	J	4F100
H05K	3/00		H 0 5 K 3/00	R	5 E 3 4 3
	3/38		3/38	D	

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

			,不能不一般不完成2 00 (E 0 X)
(21)出顯番号	特願2000-102694(P2000-102694)	(71)出願人	000190116
			信越ポリマー株式会社
(22)出願日	平成12年4月4日(2000.4.4)		東京都中央区日本橋本町4丁目3番5号
		(72)発明者	小田嶋 智
			東京都中央区日本橋本町四丁目3番5号
			信越ポリマー株式会社内
		(72)発明者	川口 利行
			東京都中央区日本橋本町四丁目3番5号
			信越ポリマー株式会社内
	•	(74)代理人	100112335
•		(12)142)(
			弁理士 藤本 英介 (外2名)

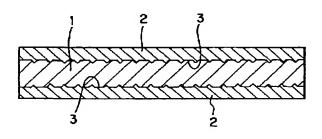
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 銅張積層基板及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 簡易な方法で気泡を生じさせることなく所定の厚さや厚さ精度を得ることができ、基板として優れた誘電特性を得ることができる銅張積層基板及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 熱可塑性樹脂を用いて成形される板状成形体1と、この板状成形体1の両面にそれぞれ積層される銅箔2とを備え、各銅箔2の積層面3を粗面化処理し、板状成形体1の両面に銅箔2の積層面3を接着剤を介することなくそれぞれ直接接着する。高精度に成形された板状成形体1に銅箔2を直接接着するので、誘電特性を劣化させるガラスクロス等の補強材を省略し、基板としての誘電特性を向上させることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱可塑性樹脂からなる板状成形体の少なくとも片面に銅箔を積層する銅張積層基板であって、 上記銅箔の積層面を粗面化処理し、上記板状成形体の少なくとも片面に該銅箔の積層面を接着剤を介するととなく直接接着したことを特徴とする銅張積層基板。

【請求項2】 熱可塑性樹脂からなる板状成形体の少なくとも片面に、銅箔の粗面化処理した積層面を重ね、これら板状成形体と銅箔とに熱可塑性樹脂の流動温度よりも低い温度で所定の圧力を加えるとともに、所定の速度 10 で温度を上昇させ、圧力が低下したら冷却して上記板状成形体と銅箔とを接着することを特徴とする銅張積層基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリント配線板に 用いられる銅張積層基板及びその製造方法に関し、より 詳しくは、誘電特性が製品の性能に大きく影響するアン テナや髙周波フィルタ等に有用な銅張積層基板及びその 製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の銅張積層基板(copper clad lamineate)は、図4に示すように、熱硬化性樹脂10とガラスクロス等の繊維製の補強材11とを複合化して成形される板状成形体1と、この板状成形体1の片面あるいは両面に積層される銅箔2とを備え、プリント配線板の絶縁性基材として使用される。このような銅張積層基板は、耐熱性や強度に優れる反面、補強材11の誘電率と誘電正接とが高いことから誘電特性が劣化するので、優れた高周波特性が要求されるプリント配線板の絶縁性基材としては不適当である。また、用途により高い比誘電率が要求されるが、この要求を満たすためには、セラミックス系のフィラーを多量に配合する必要がある。しかしながら、このような材料を補強材11に含浸させることは事実上不可能である。

【0003】そこで上記に鑑み、ガラスクロス等の繊維製の補強材11を使用せず、熱可塑性樹脂成分のみ、あるいは樹脂成分と高誘電率付与フィラーとで絶縁性基材を作製する試みがなされている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、銅張積層基板の補強材11は、銅箔2の積層された際の熱プレス時の樹脂材料の流動を規制し、銅張積層基板を所定の厚さにするという機能を有している。したがって、ガラスクロス等の繊維製の補強材11を使用せず、熱可塑性樹脂成分のみ、あるいは樹脂成分と高誘電率付与フィラーとで絶縁性基材を作製しようとすると、樹脂材料の流動を規制することができないという問題がある。また、周囲にスペーサを配置する方法もあるが、この方法では、所定の厚さや厚さ精度を得ることが非常に困難である。特

に、結晶性の熱可塑性樹脂は、耐熱性に優れるものの、 溶融時の粘度が低く、所定の厚さや厚さ精度を得るとと がきわめて困難である。また、圧力がスペーサに集中す るので、製品に気泡が生じやすいという欠点もある。

【0005】とのような問題を解消する方法として、熱可塑性樹脂が流動を示さない範囲で接着性を発現する接着剤を用いて銅箔2を積層するという方法が提案されている。しかしながら、耐熱性の高い熱可塑性樹脂は、他の樹脂材料の接着性に乏しく、例え適当な接着剤が存在しても、誘電特性を整合させることは非常に困難である。よって、係る方法では、基板としての誘電特性を劣化させることとなる。

【0006】本発明は、上記に鑑みなされたもので、簡易な方法で気泡を生じさせることなく所定の厚さや厚さ精度を得ることができ、しかも、基板として優れた誘電特性を得ることができる銅張積層基板及びその製造方法を提供することを目的としている。

[0007]

30

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明にお20 いては、上記課題を達成するため、熱可塑性樹脂からなる板状成形体の少なくとも片面に銅箔を積層するものであって、上記銅箔の積層面を粗面化処理し、上記板状成形体の少なくとも片面に該銅箔の積層面を接着剤を介することなく直接接着したことを特徴としている。

【0008】請求項2記載の発明においては、上記課題 を達成するため、熱可塑性樹脂からなる板状成形体の少 なくとも片面に、銅箔の粗面化処理した積層面を重ね、 これら板状成形体と銅箔とに熱可塑性樹脂の流動温度よ りも低い温度で所定の圧力を加えるとともに、所定の速 度で温度を上昇させ、圧力が低下したら冷却して上記板 状成形体と銅箔とを接着することを特徴としている。す なわち、本発明者等は、樹脂の流れを規制する手段を有 しない樹脂材料を用い、樹脂材料の誘電特性を損なわず に簡便な方法で所定の厚さや厚さ精度を有する銅張積層 基板を得るためには、板状成形体に銅箔を直接接着すれ ば良いことに着眼し、その構成、製造方法について種々 検討を重ねた。その結果、上記構成と製造方法とを採用 することにより、簡易な方法で所定の厚さや厚さ精度を 得ることができ、しかも、優れた誘電特性の銅張積層基 板が得られることを確認し、本発明を完成させた。

【0009】本発明によれば、精度良く成形された板状成形体に銅箔を直接接着するので、補強材等を省略することができる。したがって、誘電特性の劣化を抑制防止し、優れた高周波特性を得ることができる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明すると、本実施形態における銅張積層基板は、図1に示すように、熱可塑性樹脂を用いて成形される板状成形体1と、この板状成形体1の両面に50 それぞれ積層される銅箔2とを備え、各銅箔2のマット

(3)

30

面である積層面3を粗面化処理し、板状成形体1の両面 に銅箔2の積層面3を接着剤を介することなくそれぞれ 直接接着するようにしている。

【0011】板状成形体1を形成する熱可塑性樹脂とし ては、ブリント配線板に機械的強度と耐熱性とが要求さ れるので、一般にエンジニアリングプラスチックと称さ れる熱可塑性樹脂が選択される。具体的には、ポリフェ ニレンサルファイド(PPS)、ポリフェニレンエーテル (PPE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ ブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンナフタ 10 レート(PEN)、シンジオタクチックポリスチレン(S PS)、ポリアリレート、液晶ポリマー、ポリエーテル サルフォン(PES)、ポリエーテルエーテルケトン(P EEK)、ポリアセタール等があげられる。 これらの樹 脂には、軟化剤や加工助剤等の各種添加剤が必要に応じ て適宜添加される。

【0012】また、補強性フィラー、誘電率調整フィラ 一等、各種フィラーの添加も任意である。ことで使用さ れるフィラーは、特に限定されるものではないが、各銅 箔2の粗面化処理された積層面3の凹凸の間に入り込め る大きさのものを選択することが好ましい。こうするこ とにより、絶縁性基材の成分の均一性を維持することが できる。また、補強効果を有するフィラーにおいては、 各銅箔2の接着強度を向上させることが可能になる。

【0013】各銅箔2は、最終的に使用されるプリント 配線板の仕様や目的に応じ、電解銅箔、圧延銅箔等が適 宜選択される。板状成形体1の両面に重なる各銅箔2の 全積層面3は、凹凸に粗面化処理され、アンカー効果を 発揮する。との粗面化処理は、具体的には、赤化処理、 あるいはメッキ法により、銅や銅合金がとぶ状、針状、 樹枝状等に析出されることにより達成される。また、こ のような処理が施された市販の銅箔2の使用でも達成さ れる。

【0014】積層面3の粗面化は、上記したように、メ ッキ法により突起を形成することにより達成される。こ の突起の高さは、できる限り均一なものとするのが良 い。これは、突起が高過ぎると、凹部への熱可塑性樹脂 の流入が困難化したり、エッチングでパターン形成する 際に細密なパターン形成が困難になるので、平均で20 μm以下、最大で50μm以下が好ましい。また、突起 は、低過ぎると、良好な接着強度を得ることが困難にな るので、平均で1µm以下が良い。突起の形状として は、特に限定されるものではないが、球状、針状、円錐 状、あるいはこれらの集合した形状等があげられる。突 起の密度は、小さ過ぎると、充分な接着強度が得られて くいので、1mm'当たり100個以上、より好ましく は500個以上が適切である。また、突起は大き過ぎる と熱可塑性樹脂の流入が困難になって充分な接着強度が 得られなくなる危険性があるので、突起形成前の導電層 の表面と突起の頂点を結ぶ面に挟まれた空間における突 50 り、圧力の低下を検知することができるからである。

起の容積を80%以下、好ましくは60%以下とするの が良い。

【0015】次に、図2(a)、(b)、(c)、(d)に基づ いて銅張積層基板の製造方法について説明すると、先 ず、熱可塑性樹脂等からなる成形材料を用いて板状成形 体1を押出成形、カレンダー成形、射出成形、プレス成 形等で成形する(図2(a)参照)。成形材料は、ベースと なる所定の熱可塑性樹脂に添加剤、フィラー等を必要に 応じて配合し、コンパウンディングしてペレット化す る。この場合の板状成形体1の厚さは最終的な製品の板 厚精度に影響するので、との成形の時点で所定の精度に 仕上げることが好ましい。この板状成形体1の成形に は、公知の製法を採用すれば良く、比較的容易に高精度 の板成形が可能である。なお、板状成形体 1 を成形する のではなく、市販の板状成形体1を使用することも可能 である。

【0016】次いで、一対の銅箔2の全積層面3をそれ ぞれ粗面化処理し、この処理した各銅箔2の積層面3を 板状成形体1の平坦な両面に直接重ねる(図2(b)参 照)。との際、板状成形体1の両面ではなく、板状成形 体1の片面に銅箔2の積層面3を重ねる場合には、重ね ない面に適当なセパレータ等を配すれば良い。こうして 板状成形体1の両面に銅箔2を重ねたら、これらを一対 のステンレス板4間に挟み、必要ならば各ステンレス板 4の外面にクッション材を重ね、加熱装置と冷却装置と を備えたプレス装置5 にセットして加圧加熱する(図2 (c)参照)。

【0017】 このセット時の温度は、初期加圧時に板状 成形体1の熱可塑性樹脂が流動しない温度とする。 この 温度は低過ぎると昇温に長時間を要するので、予め使用 するプレス装置5と材料で圧力低下がみられる温度を確 認しておき、この温度よりも1~50℃程度低い温度と するのが良い。なお、プレス装置5の熱容量によって は、プレス装置5の設定温度が流動開始温度よりも高く ても、板状成形体1と銅箔2のセット後に加圧が終了し ても、板状成形体 1 と銅箔 2 の温度が流動開始温度に達 しないため、設定温度を高くしておくことも可能であ

【0018】プレス装置5の圧力は、高すぎると、板状 成形体1を形成する熱可塑性樹脂が急激に流動し、所定 の厚さや厚さ精度を得ることがきわめて困難である。逆 に低過ぎると、熱可塑性樹脂と銅箔2との接着不良を起 こしやすい。したがって、プレス装置5の圧力は、使用 する熱可塑性樹脂の流動開始時の粘度にもよるが、1 k Pa~50kPaの範囲から選択し、粘度が高めの場合 には圧力を高めに、粘度が低めの場合には圧力を低めに 設定する。プレス装置5は、油圧式の加圧タイプとし、 圧力計を備えたものを使用することが望ましい。これ は、初期加圧時に送り込まれた油量を維持することによ 20

40

6

【0019】板状成形体1と網箔2とを所定の圧力で加圧したら、所定の速度で温度を徐々に上昇させる。これは、昇温速度が速すぎると、(1)熱可塑性樹脂が急激に流動し、圧力低下の検知から冷却するまでの時間を非常に短くする必要があり、制御が困難になる、(2)温度を全体にわたって均一に上昇させることが困難になるからである。よって、昇温速度は20℃/分以下とすることが好ましい。また、逆に遅過ぎると、作業に長時間を要するので、0.1℃/分以上が良い。ブレス装置5を高温に設定しておいた場合には、熱可塑性樹脂自体の温度が上記速度で上昇するよう設定すれば良い。なお、昇温中は油圧のコックを閉め、加圧用の油量を維持することが好ましい。

【0020】温度が上昇すると、熱可塑性樹脂の熱膨張により圧力が上昇するが、熱可塑性樹脂が僅かに流動を開始すると、圧力が低下し始めるので、プレス装置5の冷却装置を作動させ、熱可塑性樹脂の流動を停止させる。そして、所定の温度まで冷却して板状成形体1と銅箔2の接着を強固にし、その後、これらの四方外周縁を所定の大きさ、サイズにカットすれば、銅張積層基板を製造することができる(図2(d)参照)。

【0021】なお、圧力低下の検知から冷却開始までの時間は、可能な限り短くすることが好ましい。具体的には、概ね30秒以内とし、圧力の低下を初期圧力の50%以内に抑えるこのが望ましい。これは、熱可塑性樹脂を流動させ過ぎると、所定の厚さを得ることができないばかりか、板状成形体1と銅箔2の接着が不充分となって接着強度の低下を招いたり、接着面に気泡の浸入を招くからである。

【0022】上記によれば、高精度に成形された板状成形体1に銅箔2を直接接着するので、誘電特性を劣化させるガラスクロス等の補強材11、接着剤を省略し、基板としての誘電特性を著しく向上させることができる。したがって、誘電特性が製品の性能に大きく影響するアンテナや高周波フィルタ等に使用した場合、ノイズの少ないプリント配線板を容易に提供することができる。また、プレス圧の低下により、熱可塑性樹脂の流動を直接検知して停止させるので、銅箔2について充分な接着が大いに期待できる。さらに、殆ど厚さ変化を伴わない程度の流動状態が得られるので、結晶性の熱可塑性樹脂を使用する場合でも、所定の厚さ、高精度の銅張積層基板をきわめて容易に得ることが可能になる。

【0023】なお、上記実施形態では、板状成形体1の両面に銅箔2の積層面3を重ねて接着したが、図3に示すように、板状成形体1の片面に銅箔2の積層面3を重ねて接着することも可能である。また、板状成形体1の成形と銅箔2の積層面3の粗面化処理とは、同時に作業しても良いし、順序を逆にしても良い。

[0024]

【実施例】以下、本発明に係る銅張積層基板及びその製 50

造方法の実施例を比較例と共に説明する。 実施例

先ず、ポリアリレートからなる板状成形体1を用意し、電解銅箔からなる一対の銅箔の積層面3に多数の突起をそれぞれメッキ形成して粗面化処理(こぶ付け処理)された銅箔2を用意し、この各銅箔2の積層面3を板状成形体1の両面にそれぞれ重ねた。板状成形体1としては、厚さ2.0mm、厚さ精度±0.05mm、寸法310mm×310mmのユニレート(ユニチカ株式会社製、商品名)を使用した。銅箔2については、厚さ35μm、寸法310mm×310mmのJTC(ジャパンエナジー株式会社製、商品名)を使用した。

【0025】板状成形体1の両面に銅箔2を重ねたら、これらを厚さ1.5mmの一対のステンレス板4間に挟み、加熱装置と冷却装置とを備えた油圧式のプレス装置5にセットして加圧加熱した。プレス装置5の加圧板寸法は400mm×400mmであり、油圧シリンダの直径は220mmである。また、圧力は油圧ゲージで14.7MPa(材料に対する実質圧力41.5kPa)とし、設定温度は240℃とした。なお、温度条件に関しては、予め同装置5でテストしておいた。この場合の条件では、設定温度200℃で板状成形体1と銅箔2とをセットして加圧したとき、1分で材料温度が設定温度の200℃に達し、加圧を5℃/分で昇温させると、殆ど遅滞なく材料の温度もこの速度で上昇した。圧力の低下が確認された温度は251℃だった。

【0026】加圧時の油量を維持しつつ、強圧した板状成形体1と銅箔2とを240℃で1分間保持し、5℃/分で昇温させたところ、251℃で油圧の低下が認められたので、即座に冷却装置の冷却水を供給し、冷却を開始した。このときの低下後の圧力は油圧ゲージで12.5MPaであった。そして、このまま120℃まで冷却して板状成形体1と銅箔2の接着を強固にし、これらをフレス装置5から取り外して室温で空冷し、その後、これらの四方をカットして300mm×300mmの銅張積層基板を得た。

【0027】とうして作製した銅張積層基板の厚さを等間隔で25点測定したところ、平均値2.92mm、最大値2.96mm、最小値2.88mm(銅箔2を含む)となり、外観不良もなんら確認されなかった。また、銅箔2の90°剥離強度を測定したところ、7.8N/cmであった。

【0028】比較例

・実施例と同様の材料・装置を使用し、板状成形体1の周囲に厚さ2.9mm、幅20mmの鉄製スペーサを配置し、板状成形体1の両面に銅箔2の積層面3をそれぞれ重ねた後、25°Cに設定したプレス装置5にセットして加圧加熱した。圧力は、16.7MPa(材料に対する実質圧力41.5kPa)とし、値が低下しても自動で維持するように設定した。

ж

*【図1】本発明に係る銅張積層基板の実施形態を示す断

【0029】次いで、板状成形体1と銅箔2とを上記温 度・圧力で5分間維持し、冷却装置の冷却水を供給して 120 Cまで冷却し、板状成形体 1 と銅箔2 とをプレス 装置5から取り外して室温で空冷した後、これらの四方 をカットして300mm×300mmの銅張積層基板を 得た。

【0030】作製した銅張積層基板の厚さを等間隔で2 5点測定したところ、平均値2.97mm、最大値3. 03mm、最小値2. 91mm(銅箔2を含む)となり、 比較的良好ではあったが、板状成形体1と銅箔2との間 10 にφ3mm程度の気泡が散在しているのが確認された。 また、銅箔2の90°剥離強度を測定したところ、2. 9N/cmだった。

[0031]

【図面の簡単な説明】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、比較的簡 単な方法で気泡を生じさせることなく、銅張積層基板の 厚さや厚さ精度を確保することができるという効果があ る。また、優れた誘電特性を得ることも可能になる。

面説明図である。

【図2】本発明に係る銅張積層基板の製造方法の実施形 態を示す説明図で、(a)図は板状成形体を成形した状態 を示す図、(b)図は板状成形体の両面に銅箔の積層面を 重ねる状態を示す図、(c)図は板状成形体と銅箔とをプ レス装置で加圧加熱する状態を示す図、(d)図は積層状 態の板状成形体と銅箔の外周を所定の大きさ、サイズに カットした状態を示す図である。

【図3】本発明に係る銅張積層基板の他の実施形態を示 す断面説明図である。

【図4】従来の銅張積層基板を示す部分断面説明図であ る。

【符号の説明】

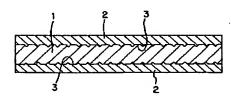
1 板状成形体

2 銅箔

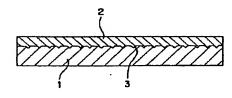
3 積層面

11 補強材

[図1]

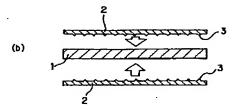


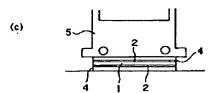
[図3]

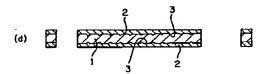


【図2】

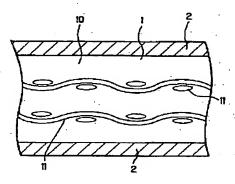








【図4】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4F100 AB17B AB17C AB33B AB33C AK01A AK43A AT00A BA02 BA03 BA06 BA10B BA10C DD07B DD07C EH71 EJ17 EJ20 EJ42 EJ50 GB43 JB16A JG05 SE343 AA16 BB24 BB67 DD52 DD54 EE52 ER39